

Sexta Conferencia del Proyecto

&

Séptica Jornada Formativa

Bordeaux (Universidad de Bordeaux - Alphanov), France

Octubre 24-26, 2016

LLENGANDO AL FINAL DE Nano²Fun

Desafortunadamente todos los viajes tienen un final, y este es el caso de las reuniones del proyecto Nano²Fun y sus sesiones de formación. No es motivo para estar triste ya que desde la primera reunión celebrada en Slupsk 2014, el viaje ha sido fructífero y altamente gratificante para todos los participantes, colaboradores y socios asociados.

Esta vez, la 6^ª Reunión del Proyecto se dividió en dos días de los cuales se trataron cuatro temas diferentes: Métodos y Materiales para 2PP; Dyes@Quatsomes: Síntesis, Espectroscopia y Modelización; Nuevos dyes para 2PA: Síntesis, Modelización y Espectroscopia y cuarto y último; Agregación de dyes para 2PA: Síntesis, Modelización y Espectroscopia. Fue la última oportunidad para todos los oradores y el público debatir todos los avances conseguidos y compartir opiniones sobre los trabajos realizados. Esta fue la pues, la última oportunidad para que la mayoría de los ER y ESR mostraran los resultados obtenidos dentro de la red Nano²Fun. Una vez más, fue una gran ocasión para que todos mejorasen sus habilidades comunicativas.

El séptimo día de entrenamiento comenzó con una conferencia inspiradora dada por el Prof. Kevin Belfield, de NJIT, quien presentó el trabajo de su grupo de investigación sobre materiales innovadores para la absorción de dos fotones.

Seguidamente, la Dra. Christel Poujol de Bordeaux Imaging Center, dio una visión muy interesante sobre las diferentes técnicas utilizadas en bioimagen con una charla titulada "Aplicación en bioimagen: del tejido a moléculas individuales", presentando así el tema del día siguiente.

Durante el último día de formación, el Dr. Laurent Cognet de LP2N-IOA, y el Dr. Jean-Baptiste Sibarita del IINS, presentaron su trabajo más reciente sobre avances en bioimagen y microscopía de alta resolución. Por último, las charlas concluyeron con una presentación del Dr. Jean-Hugues Le-Marrec, de Solvay, sobre los reglamentos REACH y su perspectiva y características en los marcos industriales. Finalmente la visita guiada en Alphanov, donde se mostraron diferentes técnicas sobre micromecanización y microfabricación, cerró el séptimo día de entrenamiento en Burdeos.

Ahora estamos a la espera de la última Conferencia Internacional Nano2Fun que tendrá lugar en Parma, Italia entre el 10 y el 12 de mayo de 2017.